

RESUMEN

Problema Se proporciona un método de limpieza que permite reducir los defectos de la superficie después de la limpieza.

5

Solución Un método de limpieza que incluye limpiar un sustrato con un líquido de limpieza, en el que el líquido de limpieza tiene una temperatura de 50 a 85 °C, y en el que el líquido de limpieza comprende agua.

10 Dibujo representativo Ninguno